Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-282884

(43) Date of publication of application: 03.10.2003

(51)Int.CI. H01L 29/786 H01L 51/00

H05B 33/14

(21)Application number: 2002-086669 (71)Applicant: KANSAI TLO KK

(22)Date of filing: 26.03.2002 (72)Inventor: YAHIRO MASAYUKI

ISHIDA KENJI

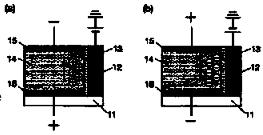
MATSUSHIGE KAZUMI

(54) SIDE GATE TYPE ORGANIC FET AND ORGANIC EL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic FET which can be used practically even if an organic semiconductor amorphous thin film of low mobility is employed, and to provide an organic EL element capable of having a large open area ratio and requiring no peripheral transistor.

SOLUTION: The side gate type organic FET is fabricated by standing a gate electrode 12 on a substrate 11 and forming a carrier moving layer 14 of an organic semiconductor on the same substrate. The carrier moving layer 14 touches the gate electrode 12 through an insulation film 13. A source electrode layer 15 and a drain electrode layer 16 are formed, respectively, above and below the carrier moving layer 14. Furthermore, two



control electrodes are stood on the substrate and an organic semiconductor light emitting layer is formed on the same substrate to touch both control electrodes through the insulation layer. Injection electrode layers are formed above and below the light emitting layer. When voltages of different polarity are applied to both control electrodes, holes and carriers are recombined in the light emitting layer to emit light.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-282884

(P2003-282884A)

(43)公開日 平成15年10月3日(2003.10.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		デ	-7]-ド(参考)
H01L	29/786		H05B	33/14	Α	3 K 0 0 7
	51/00		H01L	29/78	618B	5 F 1 1 0
H05B	33/14			29/28		
				29/78	626A	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願2003	2-86669(P2002-86669)
-----------------	----------------------

(22)出願日 平成14年3月26日(2002.3.26) (71)出願人 899000046

関西ティー・エル・オー株式会社

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地

(72)発明者 八尋 正幸

京都市左京区吉田本町 京都大学ペンチャ

ービジネスラボラトリー内

(72)発明者 石田 議司

京都市左京区吉田本町 京都大学ペンチャ

ービジネスラボラトリー内

(74)代理人 100095670

弁理士 小林 良平 (外1名)

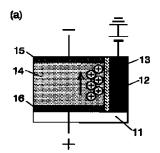
最終頁に続く

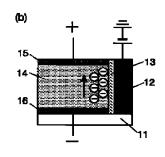
(54) 【発明の名称】 サイドゲート型有機FET及び有機EL

(57)【要約】

【課題】 移動度の遅い有機半導体アモルファス薄膜を 用いても実用に堪えうる有機FETを提供する。また、周 辺のトランジスタが不要であり、且つ、大きな開口率を とることのできる有機EL素子を提供する。

【解決手段】 サイドゲート型有機FETとする。すなわ ち、基板11上にゲート電極12を立設し、同じく基板 上に有機半導体から成るキャリヤ移動層14を積層す る。キャリヤ移動層14は、絶縁膜13を介してゲート 電極12に接するようにする。そして、キャリヤ移動層 14の上下にソース電極層15とドレイン電極層16を 積層する。また、有機ELは、基板上に2つの制御電極 を立設し、同じく基板上に、有機半導体発光層を積層し て、絶縁層を介して両制御電極に接するようにする。発 光層の上下には注入電極層を積層する。両制御電極に異 なる極性の電圧を印加することにより、正孔及びキャリ ヤが発光層内で再結合し、発光が生ずる。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 a)基板上に立設されたゲート電極と、

- b) 絶縁膜を介して上記ゲート電極に接するように配置さ れた、有機半導体から成るキャリヤ移動層と、
- c) 上記キャリヤ移動層の上下に配置された、ソース電極 層とドレイン電極層と、

を備えることを特徴とするサイドゲート型有機FET。

【請求項2】 上記ゲート電極が、同一の極性の電圧が 印加される2個以上のゲート電極から成ることを特徴と する請求項1に記載のサイドゲート型有機FET。

【請求項3】 a) 基板上に立設された2つ以上の制御電 極と、

- b) 絶縁膜を介して各制御電極に接するように配置され た、有機半導体から成る発光体層と、
- c)上記発光体層の上下に配置された1対の注入電極層
- d)少なくとも2つの制御電極に逆極性の制御電圧を印加 する発光制御回路と、

を備えることを特徴とする有機EL。

【請求項4】 上記発光体層がn型活性層とp型活性層の 20 積層体から成ることを特徴とする請求項3に記載の有機 EL.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機半導体を用い たFET (電界効果トランジスタ)及びEL (Electrolumine scence、電界発光素子)に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】有機材 料の電子デバイスへの応用は、有機EL(ELectroluminesc 30 ence)の本格的な実用化に始まり、Bell研究所のJ.H.Sho nのグループによるペンタセンやα-sexithiopheneなど の有機単結晶を用いた有機トランジスタ(Organic Field EffectTransistor:OFET)の発表によって、能動的に駆 動する有機デバイスが大きな注目を集めている。

【〇〇〇3】まず、有機FETに関する従来技術を説明す る。有機FETは図5に示すように、ソース51-ドレイ ン52間のチャネル53を有機半導体で構成したもので あり、構成的には一般に用いられている無機FETと何ら 変わらない。ただし、シリコン等の無機半導体では電子 40 又は正孔のいずれか一方のみがキャリヤとなるのに対 し、有機半導体ではいずれもキャリヤとなり得る。この ため、有機半導体においては明確なp型/n型の区別はつ け難く、有機半導体に多いp型半導体においてもかなり の量の電子がキャリヤとして動作しているものと見られ ている。

【0004】現在、有機半導体の問題点は、キャリヤ移 動度である。有機半導体アモルファス薄膜のキャリヤ移 動度は現在のところ10-6cm²/V·s程度と非常に遅く、FET とが難しい。そのため、有機単結晶を用いた有機FETが 提案されているが、有機単結晶を作製するためには時間 とコストが大きな障害となる。また、フレキシブル性を 持つデバイスの可能性という有機半導体デバイスの大き な利点を損なうことにもなる。

【0005】本発明は第1に、有機FETに関するこのよ うな課題を解決し、移動度の遅い有機半導体アモルファ ス薄膜を用いても実用に堪えうる有機FETを提供する。

【0006】次に、有機吐に関する従来技術を説明す る。図6に示すように、通常構造の有機ELは、透明基板 10 61上に正孔輸送層62と電子輸送層(発光層)63を 積層し、両者を透明陽極64と陰極65で挟んだもので ある。正孔輸送層62と発光層63に有機EL材料が使用 される。

【0007】有機ELは電流制御素子であり、図7に示す ように、その発光輝度は電流(電流密度)にほぼ比例す る。しかし、電圧に対しては、図8に示すように、僅か の電圧変化に対しても桁単位で輝度(及び電流。図9) が変化する。従って、微妙な輝度制御が必要な表示装置 としてEL素子を使用する場合、信号電圧を駆動電流に変 換するための回路が必要となる。

【0008】一例として、アクティブマトリクス方式で 有機ELの発光強度を制御しようとすると、その駆動回路 は図10のようになる。まず、その画素が属するライン のゲートラインに電圧を印加し、トランジスタTr1を導 通状態にする。この間に、ソース側電極にデータ信号 (表示信号)を供給すると、書込トランジスタTr1が導 通状態にあるため、この表示信号は容量Cに蓄積され る。この容量Cに蓄積された表示信号の電荷量により駆 動トランジスタTr2の導通状態が制御され、その画素の 有機EL素子に供給される電流量が決定される。

【0009】このアクティブマトリクス方式の有機LLを 用いたディスプレイ装置は、有機Lの動作デューティが 100%に近いため、EL素子の寿命を無視すれば、大電流を 流すことにより高輝度表示が行えるという利点を有す る。しかし、上記のように、1個のEL素子を駆動するの に最低2個のトランジスタが必要となることから、トラ ンジスタ作製のコストが高いこと、及び、開口率(発光 部の面積を画素の面積で除した値)が低いこと、という 課題を有している。

【0010】本発明はこのような有機ELの課題をも解決 し、周辺のトランジスタが不要であり、且つ、大きな開 口率をとることのできる有機比素子を提供する。

[0011]

【課題を解決するための手段】まず、本発明に係るサイ ドゲート型有機FETは、

- a) 基板上に立設されたゲート電極と、
- b) 絶縁膜を介して上記ゲート電極に接するように配置さ れた、有機半導体から成るキャリヤ移動層と、
- 等に用いても動作速度及び電力面で十分な特性を得るこ 50 c)上記キャリヤ移動層の上下に配置された、ソース電極

層とドレイン電極層と、を備えることを特徴とする。 【0012】また、本発明に係る有機ELは、

- a) 基板上に立設された2つ以上の制御電極と、
- b)絶縁膜を介して各制御電極に接するように配置され た、有機半導体から成る発光体層と、
- c)上記発光体層の上下に配置された1対の注入電極層

d)少なくとも2つの制御電極に逆極性の制御電圧を印加 する発光制御回路と、を備えることを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態及び効果】上記の通り、現在のFET では、ゲート電極は基板の面に対して平行に配置するの が一般的である。しかし、図1に示すように、ゲート1 2を基板11上に立設し、同じく基板11上に載置した キャリヤ移動層14の側部(サイド)に(絶縁膜13を 介して)配置することにより、キャリヤの移動距離を短 くすることができる(チャネル幅が膜厚であるため、ナ ノオーダーとなる)とともに、キャリヤ移動層14とソ ース/ドレイン電極15,16との接触面積を非常に大 きくすることができる。このため、キャリヤ移動層14 にキャリヤ移動度の遅いアモルファス有機半導体を用い ても、十分スイッチング速度の大きい、許容電流の大き いFETとなる。また、従来のFETではソース電極、チャネ ル、ドレイン電極が基板上に同一レベルで並ばなければ ならないため、それらを形成するために複雑なリソグラ フィー工程を経なければならなかったが、本発明に係る サイドゲートFET構造では、ソース電極、キャリヤ移動 層(有機半導体層)、ドレイン電極層が基板上に順に積 層しているため、単純な蒸着法等を用いて容易に積層構 造を構築することができる。このため、電極材料の選択 の幅が広がる。また、素材の選択により、フレキシブル なデバイスとすることもできる。

【0014】ソース電極、ドレイン電極には、制御すべ きキャリヤに対して注入に有利な電極を使用する。例え ば、電子の場合はキャリヤ移動層のLUMO (Lowest Unocc upied Molecular Orbit、最低非占有分子軌道)に合っ た仕事関数を持つ電極(例えばMgなど)を使用し、正孔 注入にはHOMO(Highest Occupied Molecular Orbit、最 高占有分子軌道)と仕事関数の合った電極(例えば、IT 0=Indium Tin Oxide、インジウム-スズ酸化物)を使用 する。

【 0 0 1 5 】 なお、本発明に係るFETは、図 1 (a)、(b) に示すように、ゲート電極12が正又は負のいずれか一 方のみであっても原理的に動作するが、図2(a)、(b)に 示すように、キャリヤ移動層24の両側に(或いは周囲 に)ゲート電極22を配置することにより、キャリヤ密 度を上げることができる。この場合、両側又は周囲のゲ ート電極22には同一極性の電圧を印加する。

【0016】図2のサイドゲート型有機FETの構成を説

4

基板21上にゲート電極22を立設する。ゲート電極2 2の周囲には、ゲート電極22の表面を酸化させる等の 方法により、絶縁膜23を形成する。基板21上には 又、絶縁膜23に接するように、有機半導体から成るキ ャリア移動層24を積層する。キャリア移動層24の上 下に上部電極25及び下部電極26が積層される。上部 電極25及び下部電極26のうちどちらか一方がソース 電極、他方がドレイン電極となる。なお、有機半導体の 場合は前記の通り正孔電子の双方がキャリヤとなり得る 10 ため、これらはカソード/アノードとも呼び得る。

【0017】キャリア移動層24を構成する有機半導体 には、例えばn型(電子輸送型)ではN,N'ージメチルペ リレン-3,4,9,10-ビスジカルボキシミド、Copper(II) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25-hexadecaflu oro-29H,31H-phta locyanine等を、p型(ホール輸送 型)ではCopper(II)phtalocyanine、ペンタセン,アント ラセン, テトラセンなどのアセン類、 α -sexthiophene、 チオフェンオリゴマー等を用いることができる。ゲート 電極22には、例えば金、アルミニウム、シリコン、ポ リシリコン等や透明電極を用いることができる。また、 ソース電極及びドレイン電極には、n型の場合は仕事関 数が小さいアルカリ金属、アルカリ土類金属、またはそ れらとアルミニウム、銀などとの合金等を、p型の場合 は仕事関数が大きいITO、金、白金、鉛等を用いること ができる。

【0018】次に、本発明に係る有機ELについて説明す る。図2の構造の有機FETにおいて、図3に示すよう に、両側のゲート電極32に異なる極性の電圧を印加 し、有機半導体層34に有機LI材料を混入することによ り、両ゲート電極32(制御電極とも呼び得る)の近傍 で生成された正孔及び電子が有機癿材料(発光体層)内 で再結合し、発光する。すなわち、有機ELの完成であ る。上記のソース電極、ドレイン電極は注入電極35, 36となる。

【0019】本発明に係る有機ELは、制御電極32に印 加する電圧により正孔・電子濃度を制御し、発光量を制 御することができるため、直接電圧制御が可能となる。 従って、図10のような電圧-電流変換のためのトラン ジスタが不要となり、開口率を高めることが可能とな

【0020】なお、基板、電極、有機EL材料には、従来 のものをそのまま使用することができる。

【0021】有機ELとする場合、図4に示すように、有 機半導体層にp-n接合を導入することで、より多量の再 結合を発生させることができる。また、本発明の有機癿 では、有機半導体層の厚さを従来よりも大きくすること が有利であり、これにより、発光強度を高めるととも に、デバイスの信頼性の向上も見込むことができる。

【0022】図4の有機Lの構成を説明する。ガラスま 明する。ガラスまたはポリマー等の透明な材質から成る 50 たはポリマー等の透明な材質から成る基板41上に、正 5

及び負の制御電極42を立設する。両制御電極42の表面には、酸化等により絶縁膜43を形成する。基板41上には、まず透明陽極46を積層し、更に正孔輸送層44及び電子輸送層(発光層)45を順に積層する。電子輸送層45の上部には陰極47を積層する。

【0023】もちろん、正孔輸送層44と電子輸送層45(及び陽極/陰極)を逆に積層してもよい。

【0024】上記正孔輸送層44には、例えばトリフェ ニルジアミン、4,4',4''-tris[3-methylphenyl(phenyl) amino]triphenylamine、4,4',4''-tris[1-naphthyl(phe 10 nyl)amino]triphenylamine, 4,4',4''-tris[2-naphthyl (phenyl)amino]triphenylamine, 4,4',4''-tris[biphen yl-4-yl-(3-methylphenyl)amino)triphenylamine, 4, 4', 4''-tris[9,9-dimethyl-2-fluorenyl(phenyl)amino] triphenylamine, 4,4',4''-tri(N-carbazolyl)tripheny lamine, 1,3,5-tris(N-(4-diphenylaminophemyl)phenyl amino] benzene 1,3,5-tris {4-[methylphenyl(phenyl)a mino)phenyl}benzene、N,N'-di(biphenyl-4-yl)-N,N'-d iphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N,N',N'-te trakis(9,9-dimethyl-2-fluorenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine等を用いることができる。上記電子輸送層 45には、例えばキノリノールアルミ錯体、oxadiazole 誘導体、1,3,5-tris[5-(4-tert-butylphenyl)1,3,4-oxa diazol-2-yl]benzene, 5,5'-bis(dimesitylboryl)-2,2' -bithiophene, 5,5''-bis(dimesitylboryl)2,2':5'2'-t erthiophene等を用いることができる。

【0025】上記制御電極42には、例えば例えば金、アルミニウム、シリコン、ポリシリコン等や透明電極を用いることができる。陽極46には、ITO、インジウム 亜鉛酸化物、導電性ポリアニリン等を用いることができる。陰極47には、マグネシウム銀合金、マグネシウムインジウム合金、マグネシウム銅合金、アルミニウムリチウム合金等を用いることができる。

【0026】なお、図6に示した現在の有機ELの構造では、再結合領域と金属電極が非常に近いため、レーザにしようとしても金属電極による光の吸収が問題となる。それに対し、本発明に係る有機ELでは、FET移動度が高

い材料を厚く積層させることによって、注入型有機レーザを実現できる可能性がある(一般に知られている有機 半導体の移動度(例えばTOF法やI-V特性等を用いて測定 した値)とFET移動度とは異なる可能性もある)。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るサイドゲート型有機FETの基本 構成を示す断面図。

【図2】 本発明に係るサイドゲート型有機FETの別の 構成例を示す断面図。

10 【図3】 本発明に係るサイドゲート型有機印の一構成 例を示す断面図。

【図4】 本発明に係るサイドゲート型有機癿の別の構成例を示す断面図。

【図5】 従来の有機FETの構成を表す断面図。

【図6】 従来の有機Lの構成を表す断面図。

【図7】 有機ELの電流密度と発光輝度の関係を示すグラフ。

【図8】 有機ELの電圧と発光輝度の関係を示すグラフ。

20 【図9】 有機Lの電圧と電流密度の関係を示すグラフ。

【図10】 アクティブマトリクス方式の有機印駆動回路の回路図。

【符号の説明】

11、21…基板

12、22…ゲート電極

13、23…絶縁膜

14、24…キャリア移動層

15、25…上部電極

30 16、26…下部電極

31、41…基板

32、42…制御電極

33、43…絶縁膜

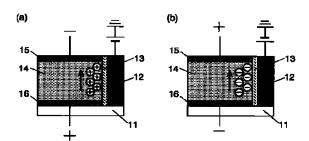
34…有機且発光層

44…正孔輸送層

45…電子輸送層(発光層)

35、36、46、47…注入電極

【図1】



【図3】

